



ELSEVIER

Chemical Engineering Journal 90 (2002) 307

Chemical
Engineering
Journal

www.elsevier.com/locate/cej

Author Index of Volume 90

- Abanades, J.C. 303
Adrover, A. 231
Alfonso, M.J. 131
Ambrosio, M. 195
Avci, A.K. 77
- Bao, J. 253
Basini, L. 97
Berger, R.J. 173
Bizzi, M. 97
- Chang, C.-N. 273
Converti, A. 291
- de Croon, M.H.J.M. 61
De Faveri, D. 291
de Lasas, H.I. 219
Del Borghi, M. 291
Denis, A. 165
Di Serio, M. 195
Duplan, J.L. 139
Dziembaj, R. 203
- Emig, G. 149
- Fierro, V. 139
Gao, B. 253
Giona, M. 231
Gonzo, E.E. 299
- Kapteijn, F. 173
Karpiński, Z. 89
Keikko, K. 209
Kim, D.-W. 267
Klemm, E. 149
Kronberg, A.E. 25
- Lee, C.-L. 241
Lee, I.-Y. 267
Lee, J.-B. 267
Liauw, M.A. 107
Lo, C.-W. 273
Łojewska, J. 203
- Ma, Y.-S. 273
Machocki, A. 165
Makowski, W. 203
Marin, G.B. 1, 117, 185
Menéndez, M. 131
Mirodatos, C. 139
- Moulijn, J.A. 173
Nakao, K. 253
Önsan, Z. Ilse 77
- Pagnanelli, F. 231
Park, S.W. 283
Perego, P. 291
Pérez-Ramírez, J. 173
Philipps, R. 107
- Raimondeau, S. 3
Rebrov, E.V. 61
Reitzmann, A. 149
Reyniers, M.-F. 185
Rönnholm, M.R. 209
- Saeys, M. 117
Salaices, M. 219
Salmi, T. 209
Santacesaria, E. 195
Santamaría, J. 131
Saracco, G. 97
Schouten, J.C. 61
Schuurman, Y. 1, 139
- Serrano, B. 219
Skotak, M. 89
Sotomayor, O.A.Z. 283
Specchia, V. 97
Staelens, N. 185
Stitt, E.H. 47
- Tesser, R. 195
Thybaud, J.W. 117
Tomita, R.K. 283
Toro, L. 231
Trimm, D.L. 77
- van der Ham, A.G.J. 25
van Swaaij, W.P.M. 25
Velardo, A. 231
Verstraete, J. 139
Vlachos, D.G. 3
- Walter, St. 107
Wärnå, J. 209
Wu, H.-S. 241
Wu, X. 253
- Yoo, K.-O. 267
Yoshimoto, M. 253